

KONGRESSZUSOK, KIÁLLÍTÁSOK

3. Nemzetközi mikrofilm kongresszus

Az 1965. évi tokiói /Japán/ és az 1967. évi Miami-i /USA/ után 1969. szeptember 24-26. között Frankfurt am Mainban /NSZK/ tartják a 3. Nemzetközi mikrofilm kongresszust az Ausschuss für wirtschaftliche Verwaltung, Fachausschuss Mikrofilm /Német Gazdasági Bizottság Mikrofilm Szakbizottsága/ és a Verband der Deutschen Photographischen Industrie e.V. /Német Fotoipar Szövetsége/ rendezésében. A kongresszus szervezését Walter SCHEFFEL vezetésével az AWW AK Mikrofilm im Bibliotheks- und Dokumentationswesen /Német Gazdasági Bizottság Könyvtári és Dokumentációs Mikrofilmkészítés Munkabizottsága/ végzi.

A kongresszusra számos külföldi résztvevőt várnak azzal a céllal, hogy a szakemberek kicserélhessék tapasztalataikat és a mikrofilmkészítés továbbfejlesztését elősegítsék.

/Reprographie, 8.k. 7.sz. 1968. p.188./

.o.

2. Nemzetközi reprográfiai és szervezéstechnikai kiállítás

Az 1966. évi prágai Nemzetközi reprográfiai kiállítás sikere alapján 1969. március 18-27. között tartják meg Prágában a 2. Nemzetközi reprográfiai és szervezéstechnikai kiállítást. A kiállítás célja, hogy a következő területeken bemutassa az érdeklődőknek a legkorszerűbb készülékeket, gépeket, kiegészítő berendezéseket és nyersanyagokat:

1. reprográfia:

műszaki dokumentumok és műszaki rajzok, tervek és üzemi bizonylatok másolása az iparban, építészetben stb.;

ügyiratok mikrofilmzése a közigazgatásban, pénzügyintézetekben, szállítmányozásban stb.;

a reprográfia alkalmazása a tudományos, műszaki és gazdasági tájékoztatásban;

a reprográfia alkalmazása könyvtárakban, levéltárakban.

2. szervezés:

a műszaki munkaszervezésben;

a vezetésben és a közigazgatásban.